日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

11.09.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2002年 9月11日

出願番号 Application Number: 特願2002-265982

REC'D 3 0 OCT 2003

[ST. 10/C]:

[JP2002-265982]

WIPO PCT

出 願 人
Applicant(s):

独立行政法人物質、材料研究機構

フルウチ化学株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年10月17日

今井康



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】

特許願

【整理番号】

02-MS-82

【提出日】

平成14年 9月11日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

A61L 27/00

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市千現一丁目2番1号 独立行政法人物質

・材料研究機構内

【氏名】

田口 哲志

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市千現一丁目2番1号 独立行政法人物質

·材料研究機構内

【氏名】

小林 尚俊

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市千現一丁目2番1号 独立行政法人物質

・材料研究機構内

【氏名】

田中 順三

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区大森北二丁目7番12号 フルウチ化学株

式会社内

【氏名】

斉藤 浩史

【特許出願人】

【持分】

070/100

【識別番号】

301023238

【氏名又は名称】 独立行政法人物質・材料研究機構

【代表者】

岸輝雄

ページ: 2/E

【特許出願人】

【持分】

030/100

【識別番号】

593183366

【氏名又は名称】 フルウチ化学株式会社

【代理人】

【識別番号】

100108671

【弁理士】

【氏名又は名称】

西 義之

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

048541

【納付金額】

6,300円

【その他】

国等以外のすべての者の持ち分の割合030/100

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【物件名】

持分証明書 1

【提出物件の特記事項】 追って補充する 1

【プルーフの要否】 要 【書類名】 明細書

【発明の名称】 生体低分子誘導体

【特許請求の範囲】

【請求項1】 2個以上のカルボキシル基を持つ生体低分子のカルボキシル基をN-ヒドロキシスクシンイミド、N-ヒドロキシスルホスクシンイミド、又はこれらの誘導体によって少なくとも1つ以上修飾したことを特徴とする生体低分子誘導体。

【請求項2】 2個以上のカルボキシル基を持つ生体低分子がクエン酸回路 に存在する低分子およびその誘導体であることを特徴とする請求項1記載の生体 低分子誘導体。

【請求項3】 2個以上のカルボキシル基を持つ生体低分子が、リンゴ酸、オキサル酢酸、クエン酸、cis-アコニット酸、2ーケトグルタル酸、又はこれらの誘導体であることを特徴とする請求項1記載の生体低分子誘導体。

【請求項4】 請求項1記載の生体低分子誘導体を用いて高分子を架橋する ことにより得られたことを特徴とする高分子架橋体。

【請求項5】 高分子がタンパク質、グリコサミノグリカン、キトサン、ポリアミノ酸、ポリアルコール、又はこれらの2つ又はそれ以上組み合わせであることを特徴とする請求項4記載の高分子架橋体。

【請求項6】 高分子がコンドロイチン硫酸、デルマタン硫酸、ヒアルロン酸、ヘパラン硫酸、ヘパリン、ケラタン硫酸、又はこれらの誘導体からなるグリコサミノグリカンであることを特徴とする請求項4記載の高分子架橋体。

【請求項7】 高分子がコラーゲン、アテロコラーゲン、アルカリ可溶化コラーゲン、ゼラチン、ケラチン、血清アルブミン、卵白アルブミン、ヘモグロビン、カゼインおよびグロブリン、フィブリノーゲン、又はこれらの誘導体からなるタンパク質であることを特徴とする請求項4記載の高分子架橋体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、2個以上のカルボキシル基を持つ生体低分子のカルボキシル基をN

ーヒドロキシスクシンイミド、N-ヒドロキシスルホスクシンイミド、又はこれらの誘導体によって修飾した生体低分子誘導体と該誘導体により合成された高分子架橋体に関する。

[0002]

【従来の技術】

これまで、生体接着剤や生体由来の医療用デバイスの処理(例えば、ブタ由来 心臓弁)には、人工的に化学合成されたグルタルアルデヒドなどのアルデヒドを 有する架橋剤や1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミ ドなどの縮合剤等が用いられていた(例えば、特許文献1~6、非特許文献1)

[0003]

【特許文献1】

特開平7-163650号公報

【特許文献2】

特開平9-249751号公報

【特許文献3】

特開平10-71199号公報

【特許文献4】

特表2000-502380号公報

【特許文献5】

特開平8-53548号公報

【特許文献6】

特表平8-502082号公報

[0004]

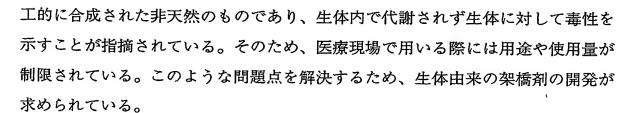
【非特許文献1】

Biomaterials, 17巻, 765頁, (1996)

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

これまで医療用デバイスの処理等に用いられている架橋剤や縮合剤は、主に人



[0006]

【課題を解決するための手段】

本発明は、2個以上のカルボキシル基を持つ生体低分子のカルボキシル基をNーヒドロキシスクシンイミド、N-ヒドロキシスルホスクシンイミド、又はこれらの誘導体によって修飾した生体低分子誘導体とこの誘導体を用いることにより得られた高分子架橋体を提供する。

[0007]

すなわち、本発明は、2個以上のカルボキシル基を持つ生体低分子のカルボキシル基をN-ヒドロキシスクシンイミド、N-ヒドロキシスルホスクシンイミド、又はこれらの誘導体によって少なくとも1つ以上修飾した生体低分子誘導体である。かかる生体低分子誘導体は、人体に対し無害であり、反応基(-COOH基)を2個以上有するために迅速な反応が可能である。

[0008]

また、本発明は、2個以上のカルボキシル基を持つ生体低分子のカルボキシル基をN-ヒドロキシスクシンイミド、N-ヒドロキシスルホスクシンイミド、又はこれらの誘導体によって少なくとも1つ以上修飾した生体低分子誘導体を用いて高分子を架橋することにより得られた高分子架橋体である。

かかる高分子架橋体は生体内に適用後は生体内で代謝され、一定期間経過する と吸収、消失する特性があり、体内に異物として残存することがない。

[0009]

【発明の実施の形態】

本発明で使用する2個以上のカルボキシル基を持つ生体低分子は、クエン酸回路に存在するトリ又はジカルボン酸低分子、例えば、リンゴ酸、オキサル酢酸、クエン酸、cis-アコニット酸、2ーケトグルタル酸、又はこれらの誘導体である

[0010]

本発明における生体低分子誘導体は、2個以上のカルボキシル基を持つ生体低分子のカルボキシル基にカルボジイミドの併用下に細胞毒性の低いNーヒドロキシスクシンイミド、Nーヒドロキシスルホスクシンイミド、又はこれらの誘導体を反応させ、活性エステルを導入したものである。

[0011]

かかる反応物は、生体低分子 0.001~10 重量%に対し、N-ヒドロキシ スクシンイミド、N-ヒドロキシスルホスクシンイミド、又はこれらの誘導体を 0.001~10 重量%、カルボジイミド(EDC)を 0.001~20 重量% の割合で用い、反応温度 0~100 ℃、反応時間 1~48 時間の適宜の条件を選択して得られる。

[0012]

なお、カルボジイミドとしては、1-xチルー3-(3-i)メチルアミノプロピル)カルボジイミド・塩酸塩(EDC)、1-iクロヘキシルー3-(2-i) リノエチル)カルボジイミド・メトーp-iトルエンスルホン酸塩、ジシクロヘキシルカルボジイミドを用いることができる。なお、反応溶媒には、N,N-i チルホルムアミド (DMF)、ジメチルスルホキシド (DMSO) を用いることができる。

[0013]

図1は、クエン酸とN-ヒドロキシスクシンイミドをEDC存在下の反応により得られたクエン酸誘導体の核磁気共鳴スペクトルのチャートである。aのピークは、クエン酸のメチレンプロトンを示し、bのピークはスクシンイミジル基のメチレンプロトンに由来するものである。残りの2つのピークは、溶媒(重DMSO)である。

[0014]

架橋体を調製する際に用いるタンパク質は、コラーゲン(数10種類のタイプによらない)、アテロコラーゲン(数10種類のタイプによらない)、アルカリ可溶化コラーゲン(数10種類のタイプによらない)、ゼラチン、ケラチン、血清アルブミン、卵白アルブミン、ヘモグロビン、カゼインおよびグロブリン、フ

ィブリノーゲン等アミノ基を有する高分子が含まれる。これらのタンパク質は、 由来する生物によらない。

[0015]

架橋体を調製する際に用いるグリコサミノグリカンには、コンドロイチン硫酸、 デルマタン硫酸、ヒアルロン酸、ヘパラン硫酸、ヘパリン、ケラタン硫酸、又は これらの誘導体がふくまれる。これらのグリコサミノグリカンは、分子量、由来 する生物によらない。

[0016]

また、その他の高分子としてキトサン(脱アセチル化度、分子量によらない) 、ポリアミノ酸(アミノ酸の種類、分子量によらない)、ポリアルコール(種類 、分子量によらない)が含まれる。

[0017]

生体低分子誘導体と高分子との架橋反応は、高分子0.1~50重量%に対し、生体低分子誘導体0.01~50重量%、好ましくは、30~50℃で反応させる。なお、両者の配合に際しては、均一な架橋体を得やすいことから双方適宜濃度の溶液として混合するのが好ましい。なお、かかる溶液を作成するための溶媒としては、蒸留水のほか、生理食塩水、炭酸水素ナトリウム、ホウ酸、リン酸等の緩衝液、有機溶媒(DMF、DMSO、エタノール)等、毒性のないものを用いることができる。

[0018]

以上のようにゲル化する生体高分子は、架橋反応を直接患部で行い、生体用接着剤、止血剤、血管塞栓材、動脈瘤の封止剤のいずれかに適用させる。また、一旦架橋反応させた後用いることにより、癒着防止剤、組織再生用足場材料、薬物担体として好適に用いられる。

[0019]

【実施例】

実施例1-1

クエン酸のDMF溶液(5重量%)中に室温にて、N-ヒドロキシスクシンイミドを3.2当量分とEDCを3.1当量分加え、24時間撹拌した。続いて、反

応溶液中の有機溶媒であるDMFのみを減圧留去した。得られた残渣をアセトンーnーへキサンの展開溶媒を用いて、シリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、クエン酸の3つのカルボキシル基が、Nーヒドロキシスクシンイミドに修飾された誘導体を合成した。

[0020]

実施例 1-2

以下、実施例1-1で合成したクエン酸誘導体を用いて下記の反応により得られるコラーゲンゲルの合成について説明する。

[0021]

【化1】

$$H_2C$$
—COOSu H_2N — H_2N — H_2C —COOSu H_2N — H_2N —

[0022]

合成したクエン酸誘導体 24μ lをジメチルスルホキシド溶液 976μ lで溶解 させ、その溶液中より 100μ l計り取り、 $1.25重量%のII型コラーゲンり ん酸緩衝溶液 <math>400\mu$ l中に加え、撹拌した。室温にて 24 時間静置し、架橋剤 濃度 $0.4\sim40$ mMのコラーゲンゲルを合成した。それぞれのゲルの重量を測定した後、凍結乾燥機にて乾燥後、再度ゲルの重量を測定し、ゲルの含水率を調べた。それぞれのゲルの含水率は、表 1 に示す。

[0023]

【表1】

クエン酸誘導体濃度 (mM)	含水率 (%)
. 0.4	98
1	98
2	96
4	97
8	97
10	97
20	98
30	98
40	98

[0024]

実施例2-1

[0025]

実施例 2-2

以下、実施例2-1で合成した2-ケトグルタル酸誘導体を用いて下記の反応 により得られるコラーゲンゲルの合成について説明する。

[0026]

【化2】

$$OC-COOSU$$
 $OC-COOSU$
 $OC-COOS$

出証特2003-3085443

[0027]

合成した 2-ケトグルタル酸誘導体 14μ lをジメチルスルホキシド溶液 986μ lで溶解させ、その溶液中より 100μ l計り取り、 $1.25重量%のII型コラーゲンりん酸緩衝溶液 <math>400\mu$ l中に加え、撹拌した。室温にて 24時間静置し、架橋剤濃度 $0.6\sim10$ mMのコラーゲンゲルを合成した。それぞれのゲルの重量を測定した後、凍結乾燥機にて乾燥後、再度ゲルの重量を測定し、ゲルの含水率を調べた。それぞれのゲルの含水率は、表 2 に示す。

[0028]

【表2】

2ーケトグルタル酸誘導体濃度 (mM)	含水率 (%)
0. 6	98
0.8	98
1	98
4 .	97
8	98
10	97

[0029]

実施例3-1

cis-アコニット酸のDMF溶液(5重量%)中に室温にて、Nーヒドロキシスクシンイミドを3.2当量分とEDCを3.1当量分加え、24時間撹拌した。続いて、反応溶液中の有機溶媒であるDMFのみを減圧留去した。得られた残渣をアセトンーnーへキサンの展開溶媒を用いて、シリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、cis-アコニット酸の3つのカルボキシル基が、Nーヒドロキシスクシンイミドに修飾された誘導体を合成した。

[0030]

実施例3-2

以下、実施例3-1で合成したcis-アコニット酸誘導体を用いて下記の反応により得られるコラーゲンゲルの合成について説明する。

[0031]

【化3】

$$H_2C$$
—COOSu H_2 H_2N — H_2N —

[0032]

合成したcis-アコニット酸誘導体 46μ 1をジメチルスルホキシド溶液 954μ 1で溶解させ、その溶液中より 100μ 1計り取り、1.25重量%のII型コラーゲンりん酸緩衝溶液 400μ 1中に加え、撹拌した。室温で 24 時間静置し、架橋剤濃度 $1\sim30$ mMのコラーゲンゲルを合成した。それぞれのゲルの重量を測定した後、凍結乾燥機にて乾燥後、再度ゲルの重量を測定し、ゲルの含水率を調べた。それぞれのゲルの含水率は、表 3 に示す。

[0033]

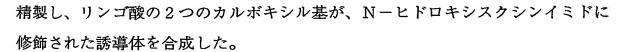
【表3】

cis-アコニット酸誘導体濃度 (mM)	含水率(%)
1	97
2	97
4	97
8	97
10	97
30	97

[0034]

実施例4-1

リンゴ酸のDMF溶液(5重量%)中に室温にて、Nーヒドロキシスクシンイミドを2.2当量分とEDCを2.1当量分加え、24時間撹拌した。続いて、反応溶液中の有機溶媒であるDMFのみを減圧留去した。得られた残渣をアセトンーnーへキサンの展開溶媒を用いて、シリカゲルカラムクロマトグラフィーにて



[0035]

以下、実施例4-1で合成したリンゴ酸誘導体を用いて下記の反応により得られるコラーゲンゲルの合成について説明する。

[0036]

【化4】

$$H_2$$
C COOSu H_2 NH $_2$ H_2 N H_2 N H_2 N H_2 N H_3 NH H_4 N H_2 N H_5 NH H_5 NH

[0037]

合成したリンゴ酸誘導体 32μ 1をジメチルスルホキシド溶液 968μ 1で溶解 させ、その溶液中より 100μ 1計り取り、1.25重量%のII型コラーゲンり ん酸緩衝溶液 400μ 1中に加え、撹拌した。室温で 24 時間静置すると架橋剤 濃度 $3\sim50$ mMのコラーゲンゲルを合成した。それぞれのゲルの重量を測定した後、凍結乾燥機にて乾燥後、再度ゲルの重量を測定し、ゲルの含水率を調べた。それぞれのゲルの含水率は、表 4 に示す。

[0038]

【表4】

リンゴ酸誘導体濃度 (mM)	含水率(%)
3	97
4	98
5	97
6	97
8	97
20	97
40	97
50	97

[0039]

実施例 5-1

オキサル酢酸のDMF溶液(5重量%)中に室温にて、Nーヒドロキシスクシンイミドを2.2当量分とEDCを2.1当量分加え、24時間撹拌した。続いて、反応溶液中の有機溶媒であるDMFのみを減圧留去した。得られた残渣をアセトン-n-ヘキサンの展開溶媒を用いて、シリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、オキサル酢酸の2つのカルボキシル基が、Nーヒドロキシスクシンイミドに修飾された誘導体を合成した。

実施例 5-2

以下、実施例 5 - 1 で合成したオキサル酢酸誘導体を用いて下記の反応により得られるコラーゲンゲルの合成について説明する。

[0041]

【化5】

[0042]

合成したオキサル酢酸誘導体 16μ lをジメチルスルホキシド溶液 984μ lで溶解させ、その溶液中より 100μ l計り取り、1.25重量%のII型コラーゲンりん酸緩衝溶液 400μ l中に加え、撹拌した。室温で 24 時間静置し、架橋剤濃度 $2\sim40$ mMのコラーゲンゲルを合成した。それぞれのゲルの重量を測定した後、凍結乾燥機にて乾燥後、再度ゲルの重量を測定し、ゲルの含水率を調べた。それぞれのゲルの含水率は、表 5 に示す。

[0043]

【表 5】

オキサル酢酸誘導体((mM) 含水率	(%)
2	98	
4	97	
6	98	
8	97	
10	98	
20	96	
40	98	

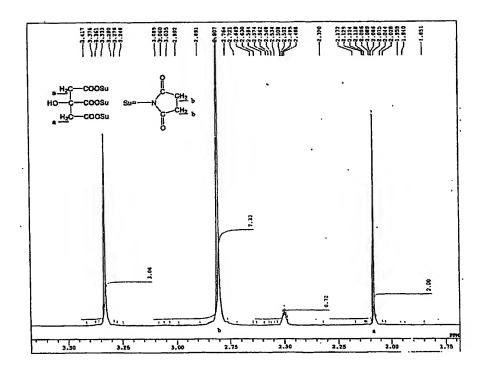
【図面の簡単な説明】

【図1】

図1は、クエン酸誘導体の核磁気共鳴スペクトルのチャートである。

【書類名】 図面

【図1】



BEST AVAILABLE COPY



【要約】

【課題】 これまで生体用接着剤や心臓弁などの医療用デバイス処理に用いられている架橋剤や縮合剤は、人工的に合成された非天然のものであり、生体内で代謝されず生体に対して毒性を示すことが指摘されている。そのため、医療現場で用いる際には用途や使用量が制限されている。

【構成】 生体低分子のカルボキシル基をNーヒドロキシスクシンイミド、Nーヒドロキシスルホスクシンイミド、又はこれらの誘導体によって修飾した生体低分子誘導体とこの誘導体で種々の高分子を架橋することにより得られる高分子架橋体を提供する。

【選択図】 図1

特願2002-265982

出願人履歴情報

識別番号

[301023238]

1. 変更年月日

2001年 4月 2日

[変更理由]

新規登録

住 所 名

茨城県つくば市千現一丁目2番1号

独立行政法人物質・材料研究機構

'n

1

特願2002-265982

出願人履歴情報

識別番号

[593183366]

1. 変更年月日

1993年 9月 8日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区大森北2丁目7番12号

氏 名 フルウチ化学株式会社